59511C/34 A(2-A9, 12-A5, 12-B1, 12-W7D) E(7-H3, 7-H4, 8-D2, 279 10-B2A, 10-B4A) F(3-C, 3-G) G(2-A2C, 2-A2D, 2-A4A, 3-B2D). A82 E14 F06 G02 P83 P84 (G03) FUJF 28.00.79 **FUJI PHOTO FILM KK** *J5 5090-506 28.00.79-JA-000080 (09.07.80) C08f-02/50 G03c-01/68 G03f-07/10 rhotopolymerisable compsn. contq. unsatd. addn. polymerisable cpd. - with para-acyl or acyl:alkenyl aniline deriv., useful as vehicle for printing ink or fibre-treating agent The compsn. consists of (1) an addn.-polymerisable cpd. having ethylenically unsatd, bond(s) and (2) a photopoly-merisation initiator consisting of a phenalen-1-one of formula (I) and dialkylamino aromatic carbonyl cpd. of formula (2)-(7): (2) (where A is H, alkyl, aryl, alkoxyl or halogen; R¹ and R² are (substd.) alkyl; R³ is alk(en)yl, Q I ar(alk)yl, substd. alk(en)yl, alkoxyl aryloxy group ar(alk)yl, substd. alk(en)yl, alkoxyl aryloxy group or monovalent group derived from 5 or 6 mem-ber heterocyclic ring contg. N, S or O; R⁴ is alkyl, aryl, aralkyl, substd. alkyl, substd. aryl, alkoxyl, aryloxy group, monovalent group derived 1J550 0506+ (CH2)n R2

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

from 5 or 6 members heterocyclic ring contg. N, S or O; n is 3-8; and X is a substituent of Hammett or value - 0.9
to + 0.7.

USES

The compsn. is useful as vehicle for printing ink, fibre-treating agent, adhesives or coatings, etc.

DETAILS

The photopolymerisable compsn. contains as binder an organic high molecular material having film-forming capacity. (2ppW78).

J55090506

① 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

7267-2H

昭55--90506

①Int. Cl.³ C 08 F 2/50 G 03 C 1/68 G 03 F 7/10 識別記号 庁内整理番号 6358-4 J 6791-2H 砂公開 昭和55年(1980)7月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 21 頁)

分光重合性組成物

②特 願 昭54-80

②出 願昭53(1978)12月28日

@発 明 者 近藤俊一

朝霞市大字溝沼105番地富士写 真フイルム株式会社内

@発 明 者 立川博道

朝霞市大字清沼105番地富士写

真フィルム株式会社内

の発明 者 高山毅

朝霞市大字溝沼105番地富士写 真フイルム株式会社内

@発 明 者 松藤明博

朝霞市大字溝沼105番地富士写 真フイルム株式会社内

⑦発 明 者 梅原明

朝霞市大字溝沼105番地富士写 真フイルム株式会社内

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式会社

南足柄市中沼210番地

19代理 人,弁理士、深沢敏男 外1名

明 超 書

- 1. 発明の名称 光重合性組成物
- 2. 特許請求の範囲

(1) ①エチレン性不飽和二重結合を少なくとも! 個有する付加重合可能な化合物および②光重合開始期を必復の構成成分とする光重合性組成物において、該光重合開始剤が一般式〔!〕で表わされる(a)フェナレンー!ーオンと(b)一般式〔ょ〕ないし〔?〕で表わされるジアルキルアミノ芳香族系カルボニル化合物との組合せであることを特徴とする光重合性組成物。

$$R^{1} > N - C - R^{1}$$
 (2)

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} \\
R^{2}
\end{array}
N$$

$$\begin{array}{c|c}
CH=CH-C-R^{4} \\
CH=CH-C-R^{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_{2} \\
CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH=CH-C-CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_{2} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH=CH-C-CH_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH=CH_{4}
\end{array}$$

Parties (Ag) the first

一般式〔 / 〕において、Aは水素原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基またはハロゲン原子を表わし、置換基人の位置はユー位からテー位のいずれてもよい。

一般式(2)ないし(1)において、R¹およびR²はそれぞれアルキル基または製炭アルキル 基を表わし、互いに同じでも異なつてもよい。

一般式(ょ)において、R³はアルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、産換アルケニル基、アルコキシ基、アリールは、アルコキシ基、アルコキシ基、アルコキシ基、オたはN。SまたはOを含むよ負または4員の複素環から導かれた!価値を表むす。

一般式(ょ)において、R4はアルキル基、アリール基、アラルキル基、世典アルキル基、世典アリールま、アルコキシ基、アリールオキシ基、または N、Sまたは Oを含むよ具または 4 貝の複楽調から導かれた/価基を表わす。

一般式(*)において、Eはよからままでの整 数を表わす。 - 3 -

本発明者らは、光重合性組成物の感度を増大させることにより上記のような時間難を解決すべく 特章研究を重ねていたが、ある特定の組成の光重 合肥始剤がエチレン性不飽和二重結合を有する重 合可能な化合物の光重合速度を響しく増大させる 特別昭55-90506 (2)

一般式(s) ないし(7) において、X はハメントの s 値がーク・8 から + 0・7 までの範囲に ある是決策を表わす。

(2) さちに③パインダーとして皮膜形成能を有し、成分①および②と相溶性を有する有機高分子物質を含有する特許情求の範囲/に記載の光重合性組成物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光重合性組成物に関するものであり、 さらに弾しくは、光重合関始前に特徴を有する光 重合性組成物に関するものである。

在来、独科、印刷インク、接着剤などの組成物の成分として放射離照射により硬化しりる不効和化合物を用い、かかる組成物に可視光線、紫外線、X線等の電磁波や電子線、中性子線、α線等の粒子線を作用させると組成物中の上配化合物は重合して硬化し、さらにかかるとその重合速度は署しく大きくなるととが広く知られている。これらの技術についてはたとえば米国特許第3、33/、2

ことを見出し、本発明に到達したものである。

本発明の目的は光重合性組成物 (いわゆる感光性樹脂(またはフォトレジスト) の一タイプ) に用いる高感度の光重合関始剤および光重合開始剤系を提供することである。

本発明の他の目的は広く一般にエチレン性不良 和二重結合を有する重合可能な化合物を含む光重 合性組成物の光重合速度を増大させる光重合開始 剤却よび光重合開始剤系を提供することである。

本発明のさらに位の目的は、エチレン性化合物、パインダー、および所望により含有される位の添加剤いずれども相辞性が良好な光重合関始剤を含有した光重合性組成物を提供することである。

本発明は、

(1) ①エチレン性不飽和二重結合を少なぐとも! 個有する付加重合可能な化合物および②光重合制 始剤を必須の構成成分とする光重合性組成物において、酸光重合開始剤が一般式(!)で表わされ る(4)フェナレンー!ーオンと(b)一般式(4) ない し(7)で表わされるジアルキルアミノ芳香装系

- . .

- 4 -

The state of the s

The state of the s

カルポニル化合物との組合せであることを特徴と : する光重合性組成物。

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
R^{2}
\end{array}$$

$$N \longrightarrow \begin{array}{c}
0 \\
I \\
C - R^{3}
\end{array}$$
(2)

$$\frac{R^{1}}{R^{2}}N - \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -CH = CH - C - R^{4} \end{array}\right)$$

$$\frac{R^{1}}{R^{2}} N - CH = C - \frac{(CH_{2})_{n}}{(CH_{2})_{n}}$$
 (*)

ルナニル基、アリール基、アラルキル基、世換アルキル基、世換アルケニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、またはN、SまたはOを含むよ 員またはも員の複素環から導かれた!価基を表わす。

一般式(3)において、A・はアルキル基、アリール基、アラルキル基、散換アルキル基、散換アルキル基、配換アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、またはN、SまたはOを含むよ貝またはも貝の複雑頭から導かれた/価基を表わす。

一般式(*)において、エは3からままでの墓 数を扱わす。

一般式(ょ)ないし(?)において、X はへょ フトの 4 首が - 0 . 9 から + 0 . 7 までの範密に ある敷挟基を扱わす。

ならびに、

(2) さらに①パインダーとして皮肤形成能を有し、 成分①および②と相溶性を有する有機高分子物質 を含有する(1)に配数の光重合性組成物。 である。

特開昭55 - 90506 (3)

$$\frac{R^1}{R^2}$$
 N-CH=CH-C- $\frac{0}{1}$

一般式(1)において、Aは水素原子、アルキル高、アリール高、アルコキシ高またはハロゲン 原子を表わし、世換高人の位置はよー位からター 位のいずれてもよい。

一般式(ょ)ないし(7)において、 R ¹ およ び R ² はそれぞれアルキル基または重換アルキル 基を表わし、互いに同じでも美なつてもよい。

一枚式(1)において、ド³はブルキル苗、ア

本発明に用いられるエチレン性不飽和二重結合を少なくとも「個有する付加重合可能な化合物 (以下、エチレン性化合物という。)とは、付加重合性のエチレン性不飽和二重結合を分子内に「個以上有する化合物で、それちを「、」および」個有する化合物である「容能、」官能および」官能モノマーにとどまらず、多官能であり、その分子量が約1万以下であるオリゴマーまでを含む度称である。これらの混合物ならびに、それらの混合物のエチレン性結合か一部分共重合した形態を有するプレポリマーをも合せ意味するものである。

本発明においては、好ましいエチレン性化合物 はエチレン性二重結合を分子内に3個以上有する 化台物であり、かつ、少くとも一つ、より好まし くはほとんど全でのエチレン性二重結合が、炭素 あるいは、炭素、窒素、硬質などのヘテロ原子と 二重結合している炭素に供収的に顕接を示すエチレ ン性化合物としては、何加重合性エチレン性二重 結合がエステルあるいはでは行のカルボニル

- / 0 -

基と共役している化合物である。これらのエチレン性化合物の例としては、以下の不飽和カルポン酸と脂肪抜ポリオールとのエステル、多個カルポン酸と脂肪抜ポリオールとのオリゴエステル(またはポリエステル)と不飽和カルポン酸とがエステル結合したオリゴエステル(またはポリエステル)不飽和カルポキシレートがある。

不怠和力ルポン酸の具体例としてはアクリル酸、メタクリル酸、イメコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸がある。

断防族ポリオール化合物の具体例としてはエチレングリコール、ジェチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、テトラメチレングリコール、ネオペンテルグリコール、ファンジオール、トリメチロールプロペン、1,10一デカンジオール、1,1一ブタンジオール、1,11一ブタンジオール、グリセリン、ジグリセリン、グリンタエリトリトール、他の多量体ペンタエー//-

ましいエチレン性化合物として用いることができる化合物である。オリゴエステル(メタ) アクリレートとは、アクリル酸又はメタクリル酸、多塩基酸および多価アルコールのエステル化反応によって得られる反応生成物で推定される構造式は一

投式(1)

$$(CH_3 = C - C - O)_{\overline{n}} Q \qquad ()$$

で表わされる化合物であり、ことでRは水素原子 又はメチル系を表わし、Qは多価アルコールと多 塩基酸から成る、少くとも/つのエステル結合を 含むエステル残差を表わし、Bは/乃至4の整数、 好ましくは3万至4の整数である。

-/1-

特別昭55-90506 (4)

リトリトール、ソルビトール、dーマニトール、 ジヒドロキシャレイン展がある。廚助族ポリオー ル化合物と不良和カルポン酸とのエステルの具体 例としては、アクリル酸エステル製むよびメタア クリル曲エステル類があり、その具体例としては、 エチレングリコールジアクリレート、ジエチレン グリコールジメタアクリレート、ポリエチレング りコールジアクリレート、ペンタエリトリトール ジアクリレート、ペンタエリトリトールトリアク リレート、ペンタエリトリトールジメまアクリレ ート、ペンタエリトリトールトリメタアクリレー ト、ソベンタエリトリトールベンタアクリレート、 グリセリントリアクリレート、グリセリントリメ タアクリレート、ジグリセリンジメダアクリレー ト、ノ、オープロパンジオールジアクリレート、 トリメチロールプロパントリアクリレート、トリ メチロールプロパントリメタアクリレートがある。

次にオリゴエステル不飽和カルポキシレートの 例としては、オリゴエステル(メタ)アクリレー よがあり、多くの場合、本発明の材料において好

-/2-

.]

ソルビトールに代表される多価アルコール、ジェ チレングリコール、トリエチレングリコール、ナ トラエチレングリコール、ポリエチレングリコー ル、ジプロピレングリコール、トリプロピレング リコール、ポリプロピレングリコールに代表され るポリエーテル型多価アルコールがある。

エステル改革以は、上記の如き多面アルコール

-/-

化分子化 网络铁色蓝

と多塩基酸のそれぞれ一種類づつから構成されて いるもの、及びそれらの一方が又は両方が二種以 上のものから構成されているものが含まれる。ま た多価アルコールと多塩基酸がエステル改善Q中 に、1分子づつ含まれているもの、及びそれらの 一方が又は両方が1分子以上含まれているものが 含まれる。即ちエステル結合がQ中に少くとも一 つ含まれていればいかたるものも使用できる。ま た、Q中に水酸基がのとつているもの、或いはと れが一価カルポン酸とエステルを形成しているか 又はメトキシ盖、エトキシ盖などのアルコキシ盖 で重換されているものも含まれる。またQ中にカ ルポン酸がのとつているものでもよい。一般式(1) 中の口の数及びQ中に含まれるエステル結合の数 は、オリゴエステル(メタ)アクリレートを合成 する場合のアクリル酸或いはメタクリル酸、多価 アルコール、多塩基酸の種類又は仕込モル比で質 節することが出来る。合成過程でのゲル化を防ぐ ため、Dの値はよつり!~6個の範囲が選ばれる。 ロの質が4以上の場合には一つのオリゴエステル

.

第 / 表 オリゴエステル (メタ) アクリレートの例

特問昭55-90506 (5)

(メタ)アクリレート分子中に、アクリロイル基 又はメタクリロイル基のいずれかのみを含むもの を用いてもよいが、または、一つの分子中にアク リロイル基とメタクリロイル基を任意の割合でで むものでもよく、これらの内とのようなオリゴエ ステル(メタ)アクリレートを用いるかは、本発 明の允重合性組成物に要求される感度、成いは光 重合によって得られる硬化物の性質に応じて選ぶ ことができる。

オリゴエステル(メタ)アクリレートの具体例の推定構造式を第1表に掲げる。この他に特別的
47-9474号(米国特許第3, 734, 10
7号に対応する。)明顧書に記載されている不動 和エステル勧等もオリゴエスナルの例としてあけ ることができる。第1表において構造式中丫はア

-//-

$$\underbrace{\text{Y-OCH}_2}_{\text{Y-OCH}_2} \text{CH-OOC+CH}_2 \text{H}_4 \text{COO-CH} < \underbrace{\text{CH}_2\text{O-}}_{\text{CH}_2\text{O-}}$$

-/1

and the second

-/7-

 $Y+0-CH_2CH_2+_200C-CH_2CH_2CH_2-C00-CH_2$ $Y+0-CH_2CH_2+_200C-CH_2CH_2CH_2-C00-CH_2$ $Y+0-CH_2CH_2+_200C-CH_2CH_2CH_2-C00-CH_2$

Y-O-CH₂ CH₂-O-Y Y-O-CH₂-C-CH₃-COC-CH₃ CH₃-COC-CH₂-C-CH₃-O-Y Y-O-CH₃ CH₂-O-Y

Y-0-CH2CH3-00C-CH3CH3CH3CH3-CCO-CH3CH3-0-Y

エチレン性化合物は / 種のみを用いることができるだか、 2 種以上を組合力をて用いることができる。

-/9-

子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基また はハロゲン原子を表わし、世狭基人の位置はよー 位からター位のいずれてもよい。アルキル基の研 としては、メチル基、エチル基、プロピル基、プ チル基を、アリール基の例としては、フェニル基、 トリル基を、アルコキシ基の例としては、メトキ シ基、エトキシ基を、ヘロケン原子の例としては 塩素原子、臭素原子を、それぞれあげることがで まる。

特別昭55-90506(6)

次に本発明の光重合性組成物において署しい特徴をなす光重合制始制について説明する。光重合開始制は活性光限制によりラジカルを発生し、そのラジカルが光重合性組成物中のエチレン性化合物と反応してエチレン性化合物の付加重合を開始させる作用を果す成分である。

本見明の光重合性組成物においては、光重合開始剤として、一般式(/) で表わされるフェナレンー/ーオン (成分(N)) と一般式(2) ないし (7) で表わされるジアルキルアミノ 芳香族系カルボニル化合物 (成分(N)) を組合せて用いる。

一般式(/) で表わされるフェナレンー/ ーオンは、その基本化合物である で表

わされる化合物(一般式(!)において、Aが水 実原子である化合物に相当する。)は単にフェナ レノン(phenslenone)あるいはペリナフテ ノン(perinaphthenone)ともよばれる化 ~・合物である。一般式(!)において、Aは水素原

- 20 -

ぎょーも)、メーエチルフエナレンー / ーオン (敵点ナギーナス °C)、ナーエチルフエナレン ーノーオン (融点 4 s ー 4 4 °C) 、 s ー プロピ ルフエナレンーノーオン (散点まギーまま °じ)、 3 ープチルフエナレンー!ーオン(砂点8.2ー8* °C)、3-7エニルフエナレン-/-オン (/ 6 7 3 6 - 8 7 - /) , 9 - 0 - > y ~ 7 ± ナレンーノーオン(数点!ゴモー!まで°C)、 ユーメトキシフエナレンーノーオン(3/652 ー39ー2)、3ーメトキシフエナレンー/ーオ ン(1111/-4/-4)、 4-11+4シフエナ レンーノーオン(ままるもフーフォータ)、フー メトキシフエニレンーノーオン(ユ ヨ ヨ ヨ ユー **よまーよ)、ターメトキシフエナレンーノーオン** (3 5 8 9 7 - 8 2 - 6) 、 4 - x ト キ シ フ x ナ レン-/-オン(3998/-70-9)、4-エトキシフエナレンーノーオン(ヨナナモノー6ナ ー 6)、7-エトキシフエナレンーノーオン() 9981-71-0]、ユーブロモフエナレンー /-*>(3332-13-1)、2-1007

Section of the second

المعافز وأعام وبالماء والمائية والمناعات والماء

- 2 / -

- 2 2 -

特疑昭55-90506 の

とがてきる。

広分(b)の一位式(1)ないし(7)で表わされ るジアルキルアミノ芳香族化合物の歌羨基^{R1}ゼ よびR²はそれぞれてルキル基又は世後アルキル 基を表わし、互いに同じても異なつていてもよい。 アルキル基としては、炭素原子表が!から!『ま での直旋状、分鉄状のアルキル基、および炭素原 子数がよから!!までの貸伏アルキル基をあげる ことができる。その具体例としては、メチル基、 エチル苗、プロピル苺、プチル基、ペンチル基、 ヘキシル茶、ヘプチル茶、オクチル茶、ノニル茶、 デシル基、ドデシル基、オクタデシル基、イソブ ロビル基、イソブチル基、イソペンチル基、イソ へキシル基、ICCーブナル基、ネオペンチル基、 しゃじしープチル基、しゃじしーペンチル基、 ノもーメチルヘナタデシル茶、シクロペンチル基、 ショロヘキジル盖、ショロヘブチル盆、ユーノル ポニル基、ローデカリル基、ターデカリル基をあ けることができる。これらのうちでは炭素原子敷 **ノからノロまでの直線状および分岐状のアルキル**

- 2 # -

基、ならびに炭素原子数6から!0までの讃伏で

エナレンーノーオン(19242-16-7)、

9ークロロフエナレンー/ーオン(36496-

3 4 - 7) をあけることができる。これらのうち

フェナレンー/ーオンはJournal of the

American Chemical Society 註第40

差額!663ページ(1938年)に記載の方法

で合成することができ、その物性値は Te trahedron

眩節ユ4巻第3001-3009ページ(196

8年)に記載されている。他のフェナレンー!-

オン製は、例えばJournal of the Chemical

Society 狂ノタミル年第ノフタユーノフタまべ

ージ、同誌1936年館3837-3863ペー

ジ、Zhurnal Obshebei Khimii 駐館22

巻第1692-1700ページ(1982年)、

Journal of the American Chemical

Society誌第73巻第1224—1229ペー

ジ(ノタsノ年)、Zhurnal Organicheakoi

Khimil 魅ノタフム年ノス(ノ)、第ノよるー

/ 9 / ページ等に記載の方法に従つて合成すると ー 2 3 ー

では、フェナレンーノーオンが好ましい。

ルキル差か好ましい。 製装アルキル基の型装品としてポペロゲン原子 (弗雷、塩素、臭素、沃素) およびヒドロキシル 基をあげることができ、一方てルキル基としては 前近の炭素原子数!から!ままで、好ましくは同 じく!から!0までの直線状、分紋状および取状 のアルキル基をあけることができる。その具体例 としては、クロロメチル基、プロモメチル基、よ ークロロエチル基、J,J,J-トリクロロエチ ル岳、よークロロペンチル岳、1-(クロロメチ ループロピルな、10ープロモデシル基、16一 メチルへブラテシル基、クロロシクロベキシル薬、 ヒドロキシメテル基、コーヒドロキシエチル基、 ユーヒドロキシブチル基、エーヒドロキシペンチ ル基、10一ヒドロキシデシル基、ユーヒドロキ シオクタデシル基、ユー(ヒドロキシメチル)エ チル基、サーヒドロキシシクロヘキシル基、オー ヒドロキシースーノルボルニル基をあげることが できる。とれらのうちでは、メチル基、エチル基

が好ましい。

一般式〔2〕で変わされるpーツアルキルアミノフェニルカルボニル化合物の屋挟基と² はアルキル基、アリール基、アラルキル基、健狭アリール基、アラルキル を、健狭アルキル基、健狭アリール系、シスカールスを、シスカールスを、サールをで変わす。アルキル基はよび整狭アルキル系は、的なのを表としている。これを、ブランには、メチル系、ペンチル系、ペンチル系、ペンチル系、ペンチル系、ペンチル系、パロロメチル系、プロモメチル系が好ましい。

アルケニル基としては改意原子数 3 から / ままでの / ーアルケニル基または改憲原子数 3 から / ままでの J ーアルケニル基を表わす。 / ーアルケニル基の具体例としては、ビニル基、 / ープロペニル基、 / ープテニル基、 / ードデモニル基、 / ーオタまデモニル基をあけることができる。 3 ーアルケニル基の具体例として

- 2 5 -

-26-

#গ্ৰন্থ 55 – 90506 টে

は、アリル(allyl) 高、コープテニル高、コーペンテニル高、コーデセニル高、コーオクタデセニル高をあげることができる。これらのりちでは、ビニル高、ノープロペニル基、アリル基が好ましい。

アリール基としてはフェニル基、ノーナフチル基、ユーナフチル基、フェナントリル基、アントリル店、インデニル基、アセナフテニル基、フルオレニル基、チーピフェニリル基をあけることができ、これらのうちではフェニル基、ノーナフチル基、ユーナフチル基、インデニル基、チーピフェニリル基が好ましい。

アラルキル基としては皮素原子数!から!のまで、好ましくは!からままでの面部状または分数状のアルキル基または皮素原子数まから!の、好ましくは皮素原子数もまたは?の環状アルキル基にフェニル基、!ーナフチル基、よーナフチル基をたけインデニル基が関決した!価基をあげることができた。その具体例としてはペンツル基、フェニチナル基、よーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基、3ーフェニルプロビル基

ニルヘキシル基、10ーフェニルデシル基、1ーナフチルメチル基、3ーナフチルメチル基、1ーインデニルメチル基、4ーフエニルシクロヘキシル基、3ーフエニルー2ー1ルボルニル基を売けることができ、これちのうちでは、ペンジル基、フエキチル基、1ーナフチルメチル基、2ーナフチルメチル基、4ーフエニルシクロヘキシル基が好ましい。

-21-

での東部状、分数状および頭状のアルキル基、好 ましくは炭素原子数/から/0までの底線状、分 岐状および貫状のアルキル基、とれらの具体例は すでに上に述べた。)、ハロケノアルキル盖(例、 クロロメチル基、ユークロロメチル基、エークロ ロベンチル盖、トリフルオロメチル基)、アルコ キシル盖してルキル盖の例、メチル基、エチル基、 ブチル芸、ペンチル芸、イソプロピル芸、イソペ ・ンチル盖、ユーメチルプチル盖、まりヒープチル 盖)、アリールオキシ基しアリール盖の例、フェ ニル革、ノーナフチル基、ユーナフチル基)、ア ルコキシカルボニル基(アルキル基の例、メチル 盖、エテル基、プロピル基、イソプロピル基、ブ ナル盖)、アシルオキシ盖(アシル盖の例はモノ アシルアもノ基の例と同じ)、アルコキシスルホ ニル盖(アルキル盖の例はアルコキシル盖のアル キル基の例と同じ)等の世後基がノ個又は1個以 上の同じ世後基あるいは互いに異なる世後基が世 表したアリール茶をおげることができる。·世後ア リール盖の具体例としては、クロロフェニル基、

プロモフエニル茶、アミノフエニル茶、(メチル アミノ)フエニル盖、(エチルアミノ)フェニ ル芸、(ジメチルアミノ)フエニル芸、テセチル アミノフエニル書、トリル書、エチル フェニル 芸、(クロロメチル)フエニル苺、アセチルフェ ニル善、フエノキシフエニル善、メトキシカルポ ニルフエニル基、エトキシカルポニル フェ ニル 芸、アセトキシフエニル薫、メトキシスルホニル フエニル茶、ナフチル茶、ユーアミノーノーナッ ナル苗、ノージメナルアミノーはーナフチル苗、 クロロナフチル茶、メチルナフチル基、クロロビ フェニリル茶、アモノピフェニリル書、メチルピ フェニリル基をわけることができる。 これらのう ちではクロロフエニル基、プロモフエニル基、ア ミノフエニル美、(メチルアミノ)フエニル 蒸、(ジメチルアもノ)フエニル蒸、トリル蒸、 (クロロメナル)フェニル高、ナフチル岩が好ま

アルコキシ基としては、投票原子数!から!のま で、好ましくは何じく!からままでの重額状また

- Parkety sales and the sales and

والبائدة والمرجع المقارية والمتاكية ومعاطوه

- 2 9 -

- 30 -

特開昭55-90506 (9)

N、SまたはUを含むす員または4員の復業団から導かれた!価値としては、フリル差、ペンソフラニル菌、ピラニル菌、ピラニル菌、ピロリル菌、タオキソラニル菌、インドリル菌、イソインドリル菌、インドレニル菌(JHーィンドリル菌)、チェニル菌、ペンソチェニル菌、イミダゾリル菌、イミダゾリル菌、ベンソオキサゾリル菌、ベンソオキサゾリル菌、サフトオキサゾリル菌、フェナントラオキサゾリル菌、チアソリル菌、ベンゾチアゾリル菌、ナフトチアソリル菌、ベンゾチアゾリル菌、イソキノリル菌をおけるととができる。

一般式(3)において、R⁴はアルキル基、ア リール基、アラルキル基、電換アルキル基、電換 アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 またはN,3またはOを含む3貝または4貝の技 素頭から導かれた/価値を表わす。これらの具体 例および好ましい電換差は前述の電換差R³の場 ~、仓と同じである。

- 3 2 -

イソプロピル基、しゅじしーブチル基、フェニル 基、トリフルオロメチル基、シアノ英、アセチル

アリールオキシ蓋としては、前述のアリール基を有するアリールオキシ蓋をあげるととができ、 それらのうちでは、フェノキシ基、ノーナフチル オキシ基、ユーナフチルオキシ基、チーピフェニ リルオキシ基が好ましい。

- 3 / -

一般式(#)において、立は3からままでご整

版を表わす。従つて2価基 = C (CH₂)_n

は具体的には、 ユーオキソシクロペンチリデン基、 ユーオキソシクロヘキシリデン基、 ユーオキソシ クロヘブチリデン基、 ユーオキソシクロオクチリ デン基、 ユーオキソシクロノニリデン基、 ユーオ キソシクロデシリデン基を表わす。 これらのうち では、 ユーオキソシクロペンチリデン基、 ユーオ キソシクロヘキシリデン基、 ユーオキソシクロヘ ブチリデン基が好ましい。

一般式(ょ)から(?)で表わされるPージTルキルでもノ芳香集カルボニル化合物の理美基Xは、ハメフトの・値がーク。?から+々。?までの範囲にある歴典基を表わす。なお、本明細書においては、ハメントの・値の定義はJ. E. Leffler 若、能野雄商駅「有機反応速度動」(東京、広川書店、/944年発行)に従うものである。その具体例としては、水業原子、メチル基、エチル基、

Action with the March

原子、シアノ基である。

换羔のうちで好ましいものは、水素原子、メチル

蒸、エナル蒸、メトキル蒸、エトキシ蒸、ジメチ

ルアミノ基、ジェチルアミノ基、塩素原子、臭素

```
- 一収式(3)で表わされる化合物の具体例とし
ては以下の化合物がある。
9-(ジメチルアミノ) アセトフェノン
Pー(ジメチルアミノ)フエニルエチルケトン
Pー(ジメチルアミノ)フェニルプロピルケトン
P - (ジメチルアミノ) フェニルブチルケトン
Pー(ジメチルアミノ)フェニルペンチルケトン
pー (ジメチルアミノ) フェニルヘキシルケトン
Pー(ジメチルアミノ)フェニルへプチルケトン
Pー(ジメチルアミノ)フェニルオクチルケトン
Pー(ジメチルアミノ)フェニルノニルケトン
Pー(ジメチルアミノ)フェニルデシルケトン
P-(ジエチルアミノ) アセトフェノン
Pー(ジエチルアミノ)フエニルエチルケトン
Pー(ジメチルアミノ) ペンソフェノン
Pー(ジメチルアミノ)ーp'ーメチルペンソフ
```

Pー(ジメチルアミン) - p' -エチルペンソフ

p - (ジメチルアミノ) - p¹ - クロロベンソフ

- * * -

Pー(ジメチルアミノ)ーp'ープロモベンソフェノン
Pー(ジメチルアミノ)ーp'ーシアノベンソフェノン
Pー(ジメチルアミノ)ーp'ーメトキャベンソフェノン
ミヒラーケトン(p,p'ーピス(ジメチルアミノ)ベンソフェノン)
Pー(ジメチルアミノ)フェニルアリルケトンー飲式(J)で扱わされる化合物の具体例としては以下の化合物がある。
Pー(ジメチルアミノ)スチリルメチルケトン
Pー(ジメチルアミノ)スチリルブテルケトン
Pー(ジメチルアミノ)スチリルブテルケトン
Pー(ジメチルアミノ)スチリルブテルケトン
Pー(ジメチルアミノ)スチリルブテルケトン
Pー(ジメチルアミノ)スチリルブテルケトン
Pー(ジメチルアミノ)スチリルマテルケトン

ASSET ANY LOUIS OF THE ALL A

Pー(ジメチルアミノ)スチリルペンジルケトン
Pー(ジメチルアミノ) 花皮酸メチルエステル
Pー(ジメチルアミノ) 桂皮酸メチルエステル
Pー(ジメチルアミノ) 桂皮酸エチルエステル
Pー(ジメチルアミノ) スチリル4ーピリジルケトン
Pー(ジメチルアミノ) スチリル4ーピリジルケトン
Pー(ジメチルアミノ) スチリル4ーナエニルケトン
Pー(ジメチルアミノ) スチリルメチルケトン
Pー(ジエチルアミノ) スチリルメチルケトン
Pー(ジエチルアミノ) スチリルメチルケトン
Pー(ジエチルアミノ) スチリルメチルケトン
C ジエチルアミノ) スチリルブチルケトン
C ジエチルアミノ) スチリルブチルケトン
C ジエチルアミノ) スチリルブチルケトン
C ジェチルアミノ) ステリルブチルケトン
C ジェチルアミノ) ステリルブチルケトシー
の数式(4) で表わされる化合物の具体例としては以下の化合物がある。

P ー (ジェチルアミノ) スチリルプチルケトン
一般式(μ) で扱わされる化合物の具体例としては以下の化合物がある。

2 ー (p ー (ジョチルアミノ) ベンジリデン) シ
クロペキサノン

3 ー (p ー (ジョチルアミノ) ベンジリデン) シ
クロペンタノン

4 ー (p ー (シェチルアミノ) ベンジリデン) シ
ー 3 フー

クロヘキサノン **↓ー(p-(ジェチルTtノ)ペンジリデン)**シ 一般式〔ょ〕で変わされる化合物の具体例とし ては、以下の化合物がある。 . Pージメナルアミノー p ′ ークロロカルコン Pージメナルアミノーm′ ークロロカルコン pージメチルアミノー p ′ ープロモカルコン Pージメチルアミノーm′ ープロモカルコン pージメチルアミノー p ′ ーメチルカルコン pージメナルアミノーm'ーメチルカルコン pージメナルてミノーp' ーエチルカルコン pージメチルアミノーm′ ーエチルカルコン pージメチルアミノーp' ーメトキシカルコン pージメチルアミノー四′ ーメトキシカルコン pージメチルアミノーp′ ーエトキシカルコン pージメナルアモノーm! ーエトキシカルコン p, p' ーピス(ジメチルアミノ)カルコン Pージェチルアミノカルコン

pージエチルアミノーp' ーシアノカルコン

特開昭55-90506 (11)

pーエチルーp′ - (ジメチルアミノ) カルコン p — ジェチル T ミノ — 四′ — クロロカルコン p — ジェチルアミノー p ′ ークロロカルコン p — ジェチルアミノー m ′ ープロモカルコン pージェチルアミノー p¹ ープロモカルコン p — ジェチルア ミノーロ′ーメチルカルコン p — ジェチルアミノー p ′ ーメチルカルコン p — ジェチルアミノーロ' — エチルカルコン pージェチルアミノー p ′ ーエチルカルコン p ージエチルアミノー p ′ ーエトキシカルコン

p, p' ービス(ジエチルアミノ)カルコン 一般式(4)で表わされる化合物の具体例とし

p + ジェチルアミノーm′ ーメトキシカルコン

ては以下の化合物がある。 p — クロロ — p ′ — (ジメチルアミノ) カルコン mークロロー p ′ ー (ジメチルアミノ) カルコン mープロモーp^--(ジメチルアミノ)カルコン pープロモー p ′ ー (ジメチルアミノ) カルコン mーメチルーp':-(ジメチルTミノ)カルコン pーメチルー p ′ ー (ジメチルでもノ)カルコン mーエチルーp′ー(ジメチルアミノ)カルコン

p ー (ジメチルアミノ) スチリルD-クロロスチ

- 39-

pー(ジメチルアミノ)スチリルロークロロスチ。 .

p — (ジメチルアミノ)スチリル p — プロモスチ

p — (ジょチルアミノ)スチリルローブロモスチ

pー(ジメチルアミノ)スチリルスチリルケトン

p — (ジェナルアミノ)スチリルローメチルスチ

p ー (ジメチルアミノ)スチリル P ーメチルスチ

p — (ジメチルアミノ) スチリルターエチルスチ

. p - (ジメチルアミノ)スチリルローエチルスチ

p — (ジメチルアミノ) スナリルローメトキシス

p — (ジメチルアミノ) スチリルローメトキシス

ローメトキシーp'ー(ジメチルTミノ)カルコン pーメトキシーp'ー(ジメチルアミノ)カルコン mーエトキシーp'ー(ジメチルアミノ)カルコン pーエトキシーp'ー(ジメチルアミノ)カルコン p, p′ーピス(ジメチルアミノ)カルコン p. p′ーピス(ジエチルアミノ)カルコン p' — (ジェチルアミノ) カルコン pーシアノーp' ー(ジエチルアミノ)カルコン pークロロー p ′ ー (ジエチルアミノ) カルコン ロープロモーワ′ー(ジエチルアミノ)カルコン p — 1 ロロー p ′ — (ジェチルアミノ) カルコン p = エチルー p ′ ー (ジェチルアミノ) カルコン

ローエチルーp1 ー(ジエチルケミノ)カルコン pーメトキシーp'ー(ジエチルアミノ)カルコン ローエトキシーp'ー(ジエチルアミノ)カルコン

一般式(1)で表わされる化合物の具体例とし ては以下の化合物がある。

pー(ジメチルアミノ)スチリル p ーシアノスチ リルケトン

- # 0 -

チリルケトン

p-(ジメチルアミノ)スチリルp-エトキシス

ピス(p-(ジメチルTミノ)スチリル)ケトン p — (ジェチルアミノ) スチリル P — シアノスチ

p — (ジェチルアミノ) スチリル p — ブロモスチ

p — { ジェチルアミノ | スナリルm-クロロスチ リルケトン

p-(ジエチルアミノ)スチリルスチリルケトン

pー(ジェチルアミノ)スチリル p ーメチルスチ

p - (ジェチルアミノ)スチリルローエチルスチ リルケトン

p ー (ジェチルアミノ) スチリル P ーメトキシス

p ー (ジェチルアミノ) スチリル 四一エトキシス ナリルケトン

ピス(pージェチルアミノ)スチリル)ケトン



希周昭55 -- 90506 (12)

の I. V. Smedankaの 方法等により合成するに とができる。

本発明の光重合性組成中に含有される光重合能 始剤の量は、光重合開始剤対エチレン性化合物の 重量比で約1:まから約1:1000までの広い 範囲をとるととか可能であり、好ましくは約!: / 0から約1:/ 0 0までである。光重合開始剤 の成分重叠の比(a): (b)は約30:/から約1:3 0までの範囲で好ましくは約 / 0: / から / : / 0までの範囲である。

前述のエチレン性化合物と光重合併始剤とを含 有する本発明の光重合性組成物にはさらに公知の 皮膜形成能を有する高分子物質(パインダー)、 熟重合防止剤、可塑剤、着色剤、装面平滑剤など の益加剤を必要に応じて含有させることができる。

券に登述するごとき 制理現象を行なうための民 光材料、あるいは液体による現象を行たうための 終光材料のごとく、感光材料上にレジスト(肉厚 の)関係をつくる目的には皮膜形皮能を有する高

乾薪!『培菓!ま~!9頁(!9ま7年)に記載

プロピルエチルケトンとの組合反応(パーキン (Perkin)反応など)により合成することが でき、また、p-(ジメチルてミノ)カルコンは、 p-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒドとフェ ニルメチルケトンとの新合反応(パーキン反応な ど)により合成することができる。其体的には、 一幹式(1)から(V)で表わされる化合樹は、 [Justus Liebigs Annalen der Chemie 」誌第68巻、第228-265頁 (ノタス5年)に記載のP. Pfeiffer と O. Angen の方法、「Ukrainskil Khimieheskii Zhurnsl J 駐第2ノ券第

4 / 9~ 6 2 4 頁 (/ 9 1 1 年) に記載の B. N. Dashkevich と F. V. Smedanks の方法お ди [Nauchnye Zapiski Uzhgorodskogo

的述のpージアルキルアミノ芳香族系カルボニ

ル化合物の合成方法をここで表明する。例として

Pー(ジメチルアミノ)スチリルプロピルケトン

は、p-(タメチルアミノ)ペンズアルデヒドと

Gosudarstvennogo Universitetaj

有機高分子重合体としてポリピニルピロリドンや ポリエチレンオキシド等が有用である。また意光 後の硬化部分の皮膜の強度をおけるためにアルコ ール可容性ナイロンやる,ユーピス(ギーヒドロ キシフエニル) プロパンとエピクロロヒドリンの ポリエーテルなども有用である。これらの有機高 分子重合体は全組成中に任意な量を促和させると とができるが、10重量メを超えることは形成さ れる画像強度等の点で好ましい結果を与えない。

また剝離現象型感光材料の感光層として用いら れる光重合性組成物に用いられる前状有機高分子 重合体は塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピ レンなどの塩素化ポリオレフイン(塩素含有量約 60~約78重量を)、ポリメチルメラクリレー ト、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリア クリル俄アルキルエステル(アルキル基としては、 テル盖、エチル盖、ブチル盖など)、アクリル 腰アルキルエステル(アルキル基は同上)とアク タロニトリル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、ス チレン、ブタリエン毎のモノマーの少くとも一及

分子物質(パインダー)を併用することができる。 エチレン性化合物および光重合製始剤と相角性の ある有機高分子重合体である思り、パインダーと してどれを使用してもさしつかえないが、望まし くは釈耀現像、水現像あるいは分アルカリ水現象 を可能とする様な高分子重合体を追択すべきであ る。有機高分子重合体は単たる設組成物の皮膜を 広剤としてだけでなく現象液として用いられる水、 鎖アルカリ水、あるいは有規答約の種類に応じて それに製和性があるものを進んで使用される。た とえば木可俗性有機高分子重合体を用いると水現 他が可能になる。この様な有機高分子重合体とし てはほ顧にカルポキシル基を有する付加重合体、 たとえばメタクリル展共重合体、アクリル歴共重 合体、イタコン酸共富合体、包分エステル化マレ イン部共宜合体、マレイン歴共重合体、クロトン 節共産合体等があり、又同様に長匐にカルポキシ ル基を有する節性セルロース誘導体がある。との 他永敏基を有する付加重合体には国状態無水物を 付加させたもの号が有用である。この他に水溶性

ni nanakanya i iki

- # 1 -

特開昭55-90506 (13)

ルホン化ポリエチレンなどのホモポリマー又は共 重合物がある。共重合物の場合、その成分モノマ ーの含有比は、広転目の値をとりりるが、一般に は、少量モノマー成分がモル比で10多以上10 多以下の範囲のものが好適である。またこれら以 外の熱可盟性の高分子物質であつても、前記の条 作を満たすものであたば、本発明に用いることが できる。

上記のポリマーのうち、本晃明の光章合性組成物に好適に用いられるものとしては、塩素化ポリエチレン(塩素含有量的もの一約7g重量系)、塩素化ポリプロピレン(塩素含有量的もの一割り、ポリメチルメまクリレート、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー塩化ビニリデン共変合物(アクリロニトリルのモル含量率10~30系)、塩化ビニルのモル含量率10~30系)、塩化ビニルのモル含量率10~30系)、塩化ビニルのモル含量率10~30系)、塩化ビニルのモル含量率10~30系)、塩リスチレン、ポリビニルブチラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブナラール、ポリビニルブ・カート、

- * * -

るのが好ましい。 無重合防止剤は本発物の組成物 の難光前の経時安定性を向上させる目的で含有さ せることがでまるのである。

着色剤としては、例えば酸化チョン、カーポン プラフク、酸化鉄、フォロシアニン系酸料、アソ 系顔料などの顔料や、メチレンブルー、クリスタ ルパイオレツト、ローダミン B 、フクシン、オー ラミン、アツ系染料、アントラキノン系染料など の契料があるが、使用される無色剤が光重合剤的 前の改収改長の光を表収しないものが好ましい。 かかる着色剤は、パインダーとエチレン性化合物 の合計量!00重量部に対して紹昇の場合は0、 / 重量部から30重量部、染料の場合は0.0/ 重量部から10重量部、好せしくは0.1重量部 からょ重量部の範囲さ有させるのが好ましい。上 述の着色剤を含有させる場合には、着色剤の補助 物質としてステアリン語ジクロロメチルおよびそ の位の塩素化脂肪度などを用いることが好ましく、 その量は、着色剤/重量部に対しての、ののよ重 量筋からΦ. ♪重量配までの範囲で用いるととが

との共重合物、ポリ塩化ピニル、塩化ピニルとア クリロニトリルの共重合物、ポリ塩化ビニリデン、 塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合物、 ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニルと塩化ビニルの共重 合物、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリ ドン、ポリアクリロニトリル、アクリロニトリル とステレンの共重合物、アクリロニトリルとブタ ジエン及びスチレンとの共重合物、ポリピニルア ルキルエーナル(アルキル基としては、メチル基、 エチル盖、イソプロピル基、ブチル基等)、ポリ メチルビニルケトン、ポリエチルビニルケトン、 ホリエチレン、ポリプロピレン、ポリプチン、ポ リスチレン、ポリーαーメチルスチレン、ポリア ミド(ルーナイロン、ル・ルーナイロン毎)、ポ リーノ・ヨーブタジエン、ポリイソプレン、ポリ ウレタン、ポリエチレンテレフタレート、ホリエ チレンイソフォレート、塩化ゴム、ポリクロロブ レン、塩化ゴム、エチルセルロース、アセチルセ ルロース、ポリピニルプチラール、ポリビニルホ **ルマール、スチレンープタジェンゴム、クロロス**

ポリピニルホルマール、エチルセルロース、アセケルセルロース、塩化ピニルー酢酸ピニル共重合物、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、塩もごったが、カロロスルホン化ポリエチレンなどである。これらのポリマーは、単致で用いてもよから、金で慢性を受けるない。 大気を性組成物の耐液(食かを配合するない。 大気を変更を表現しては、単致では、単致に変して、 を変更にないポリマーを、適当な比では、 では、はいポリマーを、適当な比では、 では、これらのとができる。

- # 7 -

無重合防止剤の具体例としては、例えばパラメトキシフェノール、ヒドロキノン、アルキルフェール、ヒドロキノン、アルカテコール、サールを換ヒドロキノン、メープチルカテッシール、クロラニール、ナフチルアミン、ターナフトール、クロラニール、ナフチルアミン、マーナフトル、リッシートロペン・メチレンブルー、有因の無重合に対したののの重要配に対してもののの重要配からの重要配の電阻で含有のの重要配からののの重要配ので表

- + 9 -

- 10 -

特房昭55-90506 (14)

ルなどがある。

表面平滑剤としてはテノリン、パラフィンワックスおよび天然ワンクス等かある。

必要に応じて本発明の光重合性組成物に含有させることができる上述の意义の変性剤は光重合性 組成物の全重量に対して3重量をまで、好ましく は1重量がまでの範囲で用いることができる。

本発明の光重合性組成物は粉刺に溶射して塗布 液(光重合性組成物の溶液)にして、これを支持 体上に公知の方法により塗布し、溶剤を除去して、 光重合性感光材料として用いるのが、最も一般的 な本発明の光重合性組成物の用い方である。

溶剤としては、例えばアセトン、メチルェチル ケトン、メチルイソプチルケトン、1シクロへキサ ノン、ジイソプチルケトンなどの如きケトンない 例えば酢酢エチル、酢酸ブチル、酢酸Tミル、 酸メチル、プロピオン酸エチル、フタル酸ツメチ ル、安息香酸エチルなどの如きエステル類、例え ばトルエン、キシレン、ペンセン、エチルペンゼ ンなどの如き芳香製炭化水煮、例えは四塩化炭素、

- 5 2 -

(lagO₃)、ポリマー、例えば、再生セルロース、 セルロースニトラート、セルロースジアセメート、 セルローストリアセタート、セルロースアセター トブチラート、セルロースアセメートプロピオナ ーと、ポリスチレン、ポリエチレンテレフィラー ト、ポリエチレンイソフォラート、ビスフェノー ルAのポリカーボナート、ポリエチレン、ポリブ ロビレン、ナイロン(ゟーナイロン、ゟ. ゟーナ イロン、も、10ーナイロン等)、ポリ塩化ビニ ル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合物、塩化ビニ ルーアクリロニトリル共复合物、単化ビニルー堆 化ビニリテン共重合物、ポリアクリロニトリル、 ポリアクリル島メテル、ポリメメアクリル番メチ ルをあけることができる。また、上述の物質の静 板をよつ以上転歯に転移したもの、例えは、サー メント、鉄ーアルミニウム技界包、鉄一飼ーアル ミニウム極階級、鉄ークロムー側層層板、装面に ポリエチレンをコーティングした私、装面にセル ローストリアセタートをコーティングした私、表 面を鴟棒機化して表面に酸化アルミニウム層を形

できる。 しかし光重合性組成物中に可塑剤が含有される場合には着色剤の補助物質は不要である。

可車刺としては、ジメチルフォレート、ジェチ ルフタレート、ジブチルフタレート、ジイソブチ ルフォレート、ジオクチルフタレート、オクチル カプリルフォレート、ジシクロヘキシルフォレー ト、ジトリデシルフォレート、ブチルベンジルフ **メレート、ジイソデシルフォレート、ジアリルフ** タレートなどのフタル酸エステル 難、ジメチルグ リコールフォレート、エチルフまりルエチルグリ コレート、メチルフタリルエチルグリコレート、 ブチルフォリルブチルグリコレート、トリエチレ ングリコールジカプリル酸エステルなどのグリコ ールエステル類、トリクレジルホスフェート、ト リフエニルフォスペートなどの綺麗エステル動、 ジイソプチルアジベート、ジオクチルアジベート、 ジメチルセパケート、ジプチルセパケート、ジオ チルアゼレート、ツブチルマレエートなどの間訪 **族二番基節エステル類、くえん酸トリエチル、グ** りセリントリアセチルエステル、ラウリン酸プチ

- 3 / -

トリクロロエチレン、クロロホルム、1,1,1 ートリクロロエタン、モノクロロベンセン、 2=ロ ルナフタリンなどの知きハロヤン化炭化水素、例 えばナトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エ チレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテルアセナートなどの 別きエーテルな、ジメチルホルムアミド、ジメチ ルスルホキシドなどがある。

本名明の批談のを適力を形は(例えば、 著しいで適用するための支持体として他の形は、 で適用するための支持体として他の形は、 で適用するための支持体をとして他の形は、 で適用するための対けの物質や他の形ができませる。 ではながある。平力は、ののができます。 では、では、このでは、ののでは、 ののでは、 のの

and the same and the same

مروب والمنظمة المنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة

- 5 3 -

- 1 # -

特開昭55-90506(15)

成させたアルミニウムを、公知の方法で表面に酸化クロム層を形成させたクロムや、酸化酶の層を表面に設けたガラス板、酸化インジウムの層を表面に設けた酸化珪素の板を支持体として用いることもできる。

これらの支持体は感光性歯解形成材料の目的に応じて透明なものであるのでけてなく、」。 別な場合にも無色透明なものだけでなく、「年」の表はPTE、第47巻第396頁(1954年)ないのでは、第47年の一、2000年)のでは、第4年のでは、1900年)のでは、1900年)のでは、1900年)ののに、1900年)ののに、1900年)ののに、1900年)ののに、1900年)ののに、1900年)のでは1900年)ので1900年)ので1900年)ので1900年)ので1900年)の1900年の1900年 をる。 支持体はその装面に必要に応じて結合を容易に する為に必要を他の生方原成いはヘレーション防 止廃、新外部吸収層、可複光器吸収層を設けても

Av.

コロナ放電、紫外報照討、火焰処理等の予備処理

した支持体を用いるとともできる。さらにまたガ

5.ス繊維、炭素結准、ポロン結准、強々の会証訳

雄、金属ウイスカー等の雑弦剤を促入して強度を

増大させたプラスチツク支持体を用いるとともで

又、本発明の組成物は設案による感度の低下を 防止する意味から、米屋特許第30600以下を 明脳書中に配敷されている知を異空焼料を用いて は光を行なりか、除去することのできる透明カパーを設けるか、或いは特公配半0-//2828号 公側に記載されているように感光層の上に映象の 透過性の小さい設置層を設けることができる。

本発明の光重合性組成物が光重合し硬化・乾燥 する速度を決定する要因には、支持体、とくにそ 一、の表面の性質、組成物中の特定成分、光重合胸始

- 1 4 -

光照射時間は、有効な光量を与えるに完分な程 度でなくてはならない。光照射は仕章の有利な温 度で行なつてもよいが、実用上の珍由から室温す なわち釣!の°じから釣*の°じまでの委託で行 たりのが最適である。允によつて硬化された本発 明の組成物は乾燥しており弾力があり、耐摩耗性 及び耐化学製品性を示し、またすぐれたインク党 客件、超水一菱水平衡、しみ解消性、初期励りだ し姓等を有し、特にあらかじめ感光性を付与した 平放印刷用の刷版材料およびフォトレジスト等の 用途に適性を持つている。本組成物はまた印刷イ ンク;金属箔、フイルム、紙製、塩葡萄等の設剤 剤:金属、ブラスチツクス、能、木材、金層沿、 織物、ガラス、厚紙、製面用厚紙等に用いる光袋 化性の歯科ならびに遺跡、駐車場台よび空港等の 根柢その他に用いることができることはいうまで 6 2000

本発明の組成物を例えば印動インクのピヒクル として使用する時は、長知景の染料で増色すると 同時に各種公知の有限圏料、例えばモリブデート

- s s -

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

剤の全光重合性組成物中の含存量、光重合性組成 物の層の厚さ、光澈の性質(胤剌スペットルの特 性)、強度、強素の有象ならびに問語の気温巻が 含まれる。光の限射は、各種方法の中の任意の一 つあるいはそれらを組合わせて行たつてもよい。 例えば組成物は、それが有効な護光量を与える観 り、どんな光顔と型のものから得られる活性光線 K曄臂されてもよい。というのは本晃明の光重合 性組成物は一般にその液長が約340mmから約 # 3 0 ロロまでの範囲の近条外光および可視光の 自体において最大感度を示すからである。しかし 本発明の組成物は真空紫外線、X線、7線の範囲 の短波長の電磁波および電子線、中性子線および α靱等の粒子額にも感度を有しているので、それ らも感像電光に利用することができる。紫外都な よび可視光朝領域の適当な光源の例としては、太 話光、カーポンアークランプ、水色蒸気ランプ、 キセノンランプ、螢光ランプ、アルゴングロー放 電管、写真用フランドランプおよびヴァン・デ・ グラーフ加速料などがある。

·特開昭55-90506 (16)

の金属にポリエチレンテレフタレートフィルムを 被覆したもの、アルミニウムにポリプロピレンを 被覆したものかどがある。

本発明の光後化可能な光重合性級成物から勘製される影光性断像形成材料は、本発明の組成物からなる層を感光性要素としてシート状またはプレート状の支持体の表面上に有する材料である。

本発明の組成物を用いた感光性関係形成材料の で、ひとつの形態として、支持体の表面に本発明の組

- 40 -

印刷インク、 独科組成的および無理剤として使用する場合は、本発明の組成的は環発性診剤なして使用することができる。 その場合には公知の含油物脂性および溶剤型のインク又は無料よりすぐれた長所を登つか持つている。

本発明の光重合性組成物は、波長的 J # 0 a m から波長的 # J 0 a m までの輻射線(近条外光シよび可視光)に対して高い感度を示すことという 特長を有し、従つて従来の光重合性組成物に対し

オレンツ、チョン白、クロムイェロー、フョロシアニンブルーおよびカーボンブラック等で着色することができる。またビヒクルの使用可能量は、組成物金重量の約30%から99・9%までの範囲、着色剤の重量は約0・1%から10%までの範囲で用いることができる。印刷材料には、統
粘土被腰級および製面用厚紙も含まれる。

本発明の組成物はさらに天然繊維シよび合成糖 雄の離物類の処理に適しており、例えば布地印別 インク用ビヒクル、あるいは防水性、耐油性、耐 汚れ性、耐折り目性等を与えるための織物類の特 殊処理に用いるビヒクルの中に使用することかで まる。

本発明の光重合性組成物を設着剤として使り場合は、 接着される基質の少なくとも一つは、 紫外光または 可視光に対して半透明でなく ではならない。 本発明の組成物を用いて基質を設着してえられる 数層物の代表的な例としては、 重合体を 被優した セロファン、 たとえばポリプロピレンを 被優した セロファンなど、 アルミニクムまたは 倒など

- 5 7 -

成物の層を設け、さらにその上に透明なプラスチ フクフイルムを設けた構成のものがある。 この構 成の材料においては、後述する顕微質光の直前に 透明プラスチンクスフイルムを剝離して用いると とかできるし、また透明プラスチンクフィルムを 存在させたまま透明プラスチンクフィル人を造し て、ゐるいは支持体が透明な場合には支持体を通 して、面像貫光し、しかる後に透明プラスチック スフィルムを利能することにより貫光されて硬化 した部分の層を支持体の上に残留させ、露光され ずに硬化されなかつた部分の層を透明プラスチッ クフィルムの上に残留させる(あるいは、耳光さ れて硬化した部分の層を透明プラスチファフィル 4.の上に残留させ、電光されずに硬化されなかつ た部分の層を支持体上に残留させる。)、いわゆ る剝離現象型の感光材料として特化有利化用いる てどができる。

本発明の組成物を用いた感光性顕像形成材料は、 光照射された配分における付加重合反応が所属の 厚さに違して完了するまで、その光重合性組成物

المترابا والمتراف في المناسبة

للفي يتا يتعارف أو فرا والدر و و و و الم و و المدود

.

- 6 / -

特別昭55-90506(17)

アクリレート(エチレン性化

合物) よの重量系

光重合陷臼剤 第2要に配収の化合物

成分 (a) 成分 (b) {註/化析數した重加化)

パインダー(註るに記載した水

9 -

10重量部

/・ユージクロロエタン (常来) 500重量器 (註/) 光重合関始剤は、成分(a)と成分(b)の復合物の場合には高成分の/重量部プロの混合物 (あわせてユ重量部)を用い、いずれか一方の成分の外の場合には、成分(a)または成分(b)を単独でユ重量部用いた。親ユ教において「一」は用いたかつたことを示す。

(注2)塩素化ポリエチレン: * 0 重量系トルエン溶液の2 s ° Cにおける粘度が約 9 0 c p a で、塩素含有率が約 6 9 重量系の高分子化合物。ポリメチルメタアクリレート: メチルエチルケトン溶液の3 0 ° Cにおける発展粘度

ー (1) ** 10 ° U 0 . 2 8 2 の 高分子化合物。

- 4 4 -

ダーヤよび光重合開始剤として用いた化合物とと 6 に第 3 安化配数する。

て用いられていた太陽光、高圧水銀灯、超高圧水 銀灯、高圧キセノンー水銀灯、高圧キセノン ハロゲンランプ、整光灯などを光重合用の光度と して用いることができる。本発明の光重合性組成 物の応用分野は著しく広範であり、電子工業にお けるプリント配卵板作成、平原又は凸版の 作成、光学像の複製など積々の分野における感光 材料の感光層として用いることができるので、本 発明はきわめて有用な発明である。

また本発明の光重合性組成物は、組成物中における光重合関始剤の相溶性が良好であつて、常温(約1°Cから約40°Cまでの温度範囲)で光重合性組成物中から光重合関始剤が折出しないというすぐれた効果を有するものである。

実施例/~/ギおよび比較例/~』
(1) 感光材料の趣知

光重合性組成物およびそれを用いた感光材料を 次の方法により調製した。

光重合性組成物(溶液)の成分

ベンタエリトリトールトリメタ

-63-

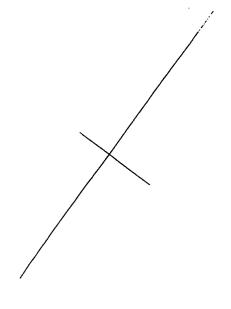
上表の成分を容器に入れて3時間機件して彩かさせ均質な溶液としたのち、得られた溶液をスピンナー(回転放布機)で装面を常法により砂・ロース は、脳経験化した厚さの。 3 年 m m のアルミニット 板上に放布し、これを温度まの。 5 でで 1 の分 成で 後して 感光層の 乾燥後の厚さは約 1 0 μ m であった。 感光層の 乾燥後の厚さは約 1 0 μ m であった。

(2) 感光材料の感度の確定

思光材料の感光層上に光学講度良差の、13の 光学度(光学講及良数は0~13段で、最小光学 護度は0・10、最大光学講及は2・30である。) を減圧して密港させて製き、光線(水銀灯、加力 2 km)から30回の配盤をおいて30秒両の 光したのち、感光層を1,1,1~トリタロ まンで30秒間して現像した。現出したの まンで30秒間を1000 に対応する光学度の最高段数を感光材料の感度 に対応する光学度の最高段数を感光材料の感度 でする。良数が高いほど(数値が大きいほど) が高いことを意味する。

上述のどとく実施して得られた結束を、パイン

- 4 3 -



(E) また比較例(C) 参考 # エリトリトールトリメタアクリレートレン・/ - #ン N	− } Uhi	50 2 3 -			50 2 - -			2 -		_		$\overline{}$	-	2 2	30	10	30	├	C,
N	CH ₃	-	- -	-	\rightarrow				-	-		2	2	2 2	+-	+	+	-	
N	- 1	3 - -	,	-	- -	- -	-	- - -	- -	-	_	1	+			- -	-	=	-
N-COCHICHICH, N-CH=CHCO(CH ₂),C	- 1	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-[-	-	-	-	_	-
N-CH=CHCO(CH ₂) ₄ C	- 1	-		-	-	-	-	-	-	-			ı	J	1				
N-CH=CHCO(CH ₂) 4C	- 1	-	-	,	-	_	- 1			i	- 1	-	- -	- -	· -	,	-	_	-
_	- 1	-	- 1				-	-	-	-	-	-	- -	. :-		-	-	_	-
N-{-CH=CH-CO-{-C	.		-1	-	,	-	-	-	-	-	-	-	- اد	. -	. _	-	-	-	_
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ر -	_	-	-	,	_	_
N-CH=CH-CO-C	ļ	-	-	-¦	-	-	,	-	-!	-	-	-	- -	-	_	-	_	_	_
N-{}_CU-CH=CH-{}_C	ļ	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	- -	,	-	-		-	_
N-COCH=CH-Ch-N•	1	-	-	-	-	-	-	-	,	-	-	-	- -	_	_	-	-	_	_
-CH=CHCOCH=CH-		-	-	-	-	-	-	-	-	,	-	_ .		_	_	_	-	,	_
i-O-artharth	A •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ار	- -		_	-	-	-	-	_
塩 素化ポリエチレン		. 5 4	13 4	. 5 #			3 0	5 #	9 4	, ,	,	-		\vdash	# 5	* .	# 5 (_
		-	-	-	-1	=	-	-	-	- -	- #	5 4		#5		_	-	-1	* :
まりりん酸メチル			\rightarrow	7	.		7											- 1	
	*9 = + + >	ポリエチレン・	ポリエチレン 45 s タクリル酸メチル -	#9 x + v >	ポリエチレン #3 #3 #3 # # # # # # # # # # # # # # #	#リエナレン #3 #3 #3 #5 # 5 9 2 リル酸メナル	#9 = + \(\nu \)	# 9 x + \ \	#9 x + \ \ \ #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3	#9 x + \(\nu \)	#9 x + \(\nu \)	#9 x + \(\nu \)	# 9 x + \ \ \ # 2 # 3 # 3 # 3 # 3 # 5 # 5 # 5 # 5	#9 x + \(\nu \)	# 7 x + \(\nu \)	#7 x + \(\nu \)	# 7 x f \ \ \ # 3	# 7 x + \(\nu \)	#7 x f v >

実施男!メ~!まおよび比較例4~? … 光重合性組成物およびそれを用いた感光材料を 次の方法により襲観した。 光重合性組成物(溶液)の組成 ペンタエリトリトールテトラア クリレート(エチレン性化合 光重合轴始构 第3 费比配取の化合物を第3 表に記載した重量(9) アクリル版ーペンジルメッアッ (住ま) (パインダー) メナルエナルケトン (港 メチルセロソルプアセテート (且よ)アクリル酸ドロモル系とペンリルメタア クリレート60モル系からたり、40重量系メ

(回転粘度計による測定値)が 4 s c p s であ

上記の成分を客貨に入れてよ時間提押して溶解 させ均質な俗族を興製したのち、再られた溶液を 回転執方根で、アルミニウム(タよ菓子数メ)ー 鉄(は原子数を)合金蒸増加(厚さものロ四)を 設けたポリエチレンテレフタレートフィルム(京 さの、/83)の合金層の上に色布し、延度/00 [®]じてょ分配後して感光層(光重合性組載物層) を形成させて感光材料を真製した。乾燥後の感光 **夢の称さは3μmであつた。**

(2) 応光材料の形皮の癌定 -

感光材料の感光層上に光学濃度段装り、13の 光学復(光学過度を設はの~)の設で、最小光学 直皮は0、10、最大光学温度は3、30である。) を滅圧して密着さして食者、光森(水無灯、出力 3 km) から10m0距離をおいて10砂筒機器 光したのち、感光形を下記組成の処理液に # 0 秒 浸漉して良食した。現出した躯体に対応する光学 親の最高投資を応光材料の感度とする。設置が高

ナルエナルナトン潜放のより°じにおける粘度 - 69 -

特間昭55-90506 (19)

いだど(数値が大きいだど)感度が高いことを意 味する。

上述のごとく実施して得られた結果を光重合駒 始新として用いた化合物とともに第1表に記載する。

処理故(現象故)の組成

N + O H N + ₁ PO₄ + / 2H₂ O

KBr / o

k ...

*

8 J w

	実 施	例 (E) または比較例(C) 書号	E/ 5	E/ 6	E/7	E/F	106	U7
エチレン	生化合物	ベンタエリトリトールテトラアクリレート	0.73	0.71	0.73	0.73		
- 1	庆分(a)	フエナレンーノーオン	0. 033	0. 035	0. 011	0. 035	0. 07	
先· 多 合	皮	Me ₂ N-CH=CH-CO-Br	0. 033	-	-	-	-	0. 0:
勒护剂	53	No 2 N-CO-NNo 2	-	0, 03;	_	-	_	
	(1)	No 2 N-CO-CH=CH-CL	-	-	0. 033	-	-	
		Me 3 N-CH=CH-CO+CH3+4 CH3	_	-	-	0. 035	-	
117	19-	アクリル酸ーベンジルメタアクリレートコポリマー	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	6		3. 1	,	1. 1	,	•	,

-71-

-73-

12.20

特問 昭55 - 90506 (20)

上記の成分を容数に入れて3時間機件溶解させ、 均質な溶液としたのち、得られた溶液をスピンナ ー(回転歯布機)を用いて、塩素化ポリエテレン (塩素含有量もチ重量系、23°Cにおける33 重量系トルエン潜放の粘度300~400 cps) **半重量部と(まー((ユーアミノエチル)アミノ)** プロピル) トリメトキシシラン (ノフムローユル ー3〕/ 重量部からなる単さ約0、 3ggの下差 層を設けた厚さ 0. / 町の無色透明なポリエチレ ンテレフタレートフイルムの上に畝右し、これを 温度!00°Cです分配幾して感光層(光重合性 組成物の層)を形成させて感光材料を負製した。

(2) 感光材料の感度の固定

実施例!よ~!まおよび比較例よ~?と同様に して実施した。光重合軸始剤とその含有量、なら びに感度の別定値を第半表に配象する。

必光層の乾燥後の厚さは3μπであつた。

実施的!テーコノおよび比較例ま~9

(1) 感光材料の鋼製

光重合性組成物およびそれを用いた感光材料は 次の方法により買舗した。

光重合性組成物(溶液)の組成

ペンタエリトリトールテトラア

クリレート(エチレン性化合

0.739

光重合開始剤 第4表に記載の化合物を第4 表に記載の重量(9)

アクリル酸とペンジルメタアク

リレートの共重合体(前配註1)

(1128-) 1.0 8

カーボンプラツク(ミクロリス

ブラフクCA、C. I. →

0. 109

77266) メチルエチルケトン

(斉

メチルセルソルプアセテート

(港 集) 2.5 9

-7#-

	€	E	(82)		3	8	0	1
パイ:	× × –	アクリル酸ーベンジルメタアクリレートコポリマー		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	(ъ)	Me , N-CH=CH	-CO-CH=CH-M•	_	1	0. 03	-	_
tà Xi	3)	Meg N-Ch=Ch	-CO-CH=CH-	-	0. 03	-	-	0.0
11. 金属	成 .	Me ₂ N-Ch=Ch	-cu-(.)-cz	0. 03		-	-	_
光	皮分(≤)	フエナレンーノーオン		0. 03	0. 03	0. 03	0. 06	-
チレン	性化合物	ペンタエリトリトールテ	トラアクリレート	0. 73	0. 73	0. 73	0. 73	0. 7
				, .	i		CS	

THE WAR THE PROPERTY

ويوزيد وسيرو ويستطيقه والمتحارية

4.

特別羽55 - 50506 (21)

いずれの実践例においても、光灯合性組成告層 から光度合務始朝が所出する不都合な現象は全く 生じなかつた。

第2 妻から第4 裘の結果から比較例と比べて、 本発明の光重合性組成物を使用した影光材料は水 銀灯に対して面像形成のために必要な実用に供し うる高感度を有することが明らかである。

なお、パインダーとして塩素化ポリエチレンを含む光重合性組成物を実施例!~! 4 と同様にして類似して用いた感光材料の場合、感光材料を飼製する版にポリエチレンテレフォレートフィルムを形に効く圧接して短層体としておくと、ジザれの感光材料も医療のできる軽光量又は走変で無で医療な光した後、ポリエチレンテレフォレートフィルムを制度することにより、未軽光部分の感光層がポリエチレンテレフォレートフィル人とともに除去され、電光部分の重合して硬化した感光層がアルミニウム板の上に残留して顕像が形成された。

-78-

and the second second

- Charles of the state of

Maria Caraca Car